19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—131791

⑤Int. Cl.³ C 07 D 487/04	識別記号 128	庁内整理番号 8115-4 C	❸公開 昭和57年(1982)8月14日
513/04 # A 61 K 31/38 31/55	1 1 1 A D Z A D U A D Z	6580—4 C	発明の数 2 審査請求 未請求
(C 07 D 513/04 277/00 243/00)			(人 音)
210/00			(全 12 頁)

図ベンゾジアゼピン誘導体およびその製造法

②特 願 昭56-216205

②出 願 昭56(1981)12月28日

優先権主張 ②1980年12月31日③イギリス (GB)①8041626

の発 明 者 高谷隆男川西市水明台1-5-87

⑫発 明 者 戸塚善三郎

豊中市上新田 4-16-13-121

⑫発 明 者 村田正好

箕面市瀬川 2-5-5

⑪出 願 人 藤沢薬品工業株式会社

大阪市東区道修町4丁目3番地

砂代 理 人 弁理士 青木高

明細書

1. 発明の名称

ペンゾッアゼピン誘導体およびその製造法

2. 特許請求の範囲

〔式中、 Ri はヒドロキシ基、

R² は低級アルコキシ基を意味し、

 R^8 は水素を意味しかつ R^4 は低級アルコキシ基を意味するかまたは R^8 と R^4 とがいっしょになって N-C 結合を形成すること意味する。

X は >C + O + 、 >S 、 >C + O 、 >C + C + C N + たは + R⁶ が低級アルコキシ基である >C + N + R⁶ を意味する〕で示される化合物。

2) (a) - 股式

〔式中、 R^1_a はヒドロキシ基または保護されたヒドロキシ基、

R²は低級アルコキシ基、

〔式中、R¹ はヒドロキシ基を意味し、R² およびX は前と同じ意味である〕で示される化合物を得るか、または

(b) 一般式

$$R^1$$
 R^2
 O
 X

〔式中、 R¹ 、 R² および X はそれぞれ前と同じ意味〕で示される化合物に低級アルカノールを反応させて、一般式

〔式中、 bg は低級アルコキシ基を意味し、R1、R2 および X はそれぞれ前と同じ意味である〕で示される化合物を得ることを特徴とする一般式

〔式中、 R^1 、 R^2 およびX は前と同じ意味であり、 R^3 は水素を意味しかつ R^4 は低級 アルコキシ基

〔式中、 R¹はヒドロキシ蟲、

R²は低級アルコキシ基を意味し、

 R^8 は水素を意味しかつ R^4 は低級アルコキシ基を意味するかまたは R^8 と R^4 とがいっしょになって N-C 結合を形成することを意味し、

上記定義において、R²、R⁴および R⁵における低級アルコキシ基の好適な例としては、メトキシ 盛、エトキシ盛、プロポキシ基、イソプロポキシ 盛、プトキシ盛、イソプトキシ基、第3級プトキシ 基、ベンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基等のような炭素原子 1~6 個を有するアルコキシ基が挙げられるが、特に好ましくは C₁~ C₂ の低級アルコキシ基である。

との発明のペンゾジアゼピン誘導体は下記に示す程々の方法によって製造するととができる。 方法 |

特開昭57-131791(2)

を意味するかまたは R^8 と R^4 とがいっしょに R^8 と R^4 とがいっしょに R^8 と R^4 とがいっしょに R^8 こここれ R^8 と R^4 とがいっしょに R^8 と R^4 と R^4

3. 発明の詳細な説明

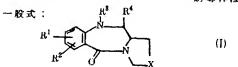
との発明は新規ペンソップゼピン誘導体に関する。 さらに詳しくは抗菌活性および抗腫瘍活性を有する新規ペンソップゼピン誘導体、その製造法およびその医薬組成物に関する。

すなわち、との発明の一つの目的は抗菌剤および抗腫瘍剤として有用な新規ペンソジアゼピン誘導体を提供することにある。

との発明のもう一つの目的はペンソシアゼピン 誘導体の製造法を提供することにある。

との発明のさらにもう一つの目的はベンゾジアゼピン誘導体を主成分とする医薬組成物を提供することにある。

との発明によるペンゾジアゼビン誘導体は、



方法』

〔式中、 R^1 、 R^2 および X はそれぞれ前と同じ意味であり、

 $\mathbf{R}^1_\mathbf{a}$ はヒドロキシ基または保護されたヒドロキシ基、

Raは低級アルコキシ基をそれぞれ意味する)。 上記製造法を以下さらに詳細に説明する。

方法【

-1034-

目的化合物(IB)は化合物(II)を接触還元に付すことにより製造することができる。

特開昭57-131791(3)

原料化合物 [1] は新規であり、後述の方法によ とりって製造することができる。 きょ

RINCおける保護されたヒドロキシ基の保護基は慣用の保護基であればよく、好ましくはペンジル、2-=トロペンジル、4-=トロペンジルなとのような置換もしくは非置換アヲルキル基である。

Ċ.

接触週元は、たとえばパラジウムー炭素、パラジウムー硫酸パリウム、パラジウム炭酸パリウム 等の慣用の接触還元用触媒を用いて行なわれる。

反応は通常、たとえばテトラヒドロフラン、酢酸エチル等の不活性溶媒中、冷却下ないしは加温下の温度範囲で行なわれる。さらに上記反応条件に加えてこの反応を低級アルカノール中で行なってもよい。しかしながら、たとえばメタノール、エタノール、プロパノール等の低級アルカノールを溶媒としてこの反応に使用する場合には、反応系内に目的化合物 [1a] と共に目的化合物 [1a] と[b]

とは慣用の方法によって単離、精製することがで きる。

方法『

化合物(Ib)は化合物(Ia)を低級アルカノール(II)と反応させることにより製造することができる。

この反応は通常、たとえばメタノール、エタノ・ ール、プロパノール等の低級アルカノール [Ⅱ] 中、 冷却下ないしは加温下の温度範囲で行なわれる。

前記方法「および」によって製造した目的化合物(la)および(lb)は慣用の方法により単離し、かつ精製するととができる。

前記方法 | および I の原料化合物 (II) の製造法を以下反応式により説明する。

$$\begin{array}{c} R^{6} \\ R^{2} \\ \hline \\ (V) \\ R^{2} \\ \hline \\ (V) \\ R^{2} \\ \hline \\ (V) \\ (V) \\ \hline \\ (V) \\ \hline \\ (V) \\ \hline \\ (V) \\ \hline \\ (V) \\$$

〔式中、 R_a^1 、 R^2 およびX はそれぞれ前と同じ意味であり、 R^5 はカルボキシ基またはエステル化されたカルボキジ基を意味する〕

製造法A

化合物 [VI] は化合物 [VII] またはそのカルボキシ基における反応性誘導体を化合物 [VII]と反応させることにより製造することができる。

原料化合物[Yin]には既知化合物および新規化合

物が含まれる。既知化合物、たとえば2-ニトロー4-(4-ニトロペンジルオキシ)-5-メトキシ安息香酸はザ・ジャーナル・オブ・アンチビオチックス、第30巻、第341頁に記載されている方法で製造することができ、新規化合物もこの方法に準じて製造することができる。

もう一つの原料化合物 [VII] にも新規化合物 が 含まれる。数種の新規化合物は後述の実施例で示 す方法により製造することができ、その他の新規 化合物もその方法に準じて製造することができる。

化合物 [VII] のR⁶ におけるエステル化されたカルボキシ基の好適な例としては、たとえばジフェニルメトキシカルボニル等のようなアル(低級)アルコキシカルボニル基が挙げられる。

化合物 [VII] の反応性誘導体の好適な例は、たと えば酸塩化物、酸臭化物等の酸ハロゲン化物、酸 無水物、活性化エステルなどのような一般的によ く利用される反応性誘導体である。

原料化合物として遊離酸 [Y回]を使用する場合には、反応を慣用の組合剤の存在下に行なりことが

特開昭57-131791(4)

反応は通常、N,N-ジメチルホルムアミド、 ジメチルスルホキシド、テトラヒドロフラン、ジ

クロロメタン、クロロホルム、ピリジンのような 密媒もしくはそれらの混合物中で行なわれる。

との反応は好ましくは、慣用の有機塩基もしく は無機塩基の存在下に行なわれる。

この反応は冷却下ないしは室温の温度範囲で行 なうととが望ましい。

製造法B

窒ましい。

化合物 [Y] は R⁶ がエステル化されたカルボキシ 基である化合物 [YI] を加水分解するととによって 製造することができる。

加水分解は一般的に利用される加水分解法によ

容媒を用いて、もしくは容媒を用いずに行なりと とができ、冷却下ないしは加温下の温度範囲で行 なわれる。 上記製造法 A によって、 R⁶ がカルボキシ基で

って行なりととができるが、たとえばアニソール

などのカチォン捕捉剤の存在下にトリフルオロ酢

この反応はジクロロメタン、クロロホルム等の

酸を用いて行なりことが望ましい。

上記製造法 A 化よって、 R がカルボキシ基である化合物 (VI)が得られる場合には、 との化合物はこの製造法 B を経由せず、直接に次の製造法 C の原料化合物 (V) として使用することができる。製造法 C

化合物 [1] は化合物 [7] を化合物 [17] と反応させ、生成 した化合物を次いで還元剤により還元することによって製造することができる。

この反応に使用すべき還元剤の例としては、水 業化アルミニウムリチウムなどのような水素化ア ルミニウムアルカリ金属もしくは水素化アルミニ ウムアルカリ土 金属:水素化ホウ素リチウム等の 水素化ホウ素アルカリ金属もしくは水素化ホウ素

れ アルカリ土金属等のようを慣用の還元剤が挙げられる。

反応は通常、テトラヒドロフラン、酢酸エチル等の不活性溶媒中、冷却下ないしは加温下の温度範囲で行なわれる。

との発明の目的化合物[1]は抗腫瘍活性および 抗腐活性を有するので、抗腫瘍剤および抗菌剤と して人および動物の疾患治療用として有用である。

との発明の代表的化合物の抗腫瘍活性試験結果 を以下に示す。

試験

(1)試験化合物

試験化合物番号	化 学 式		
1	CH ₈ O O N OH		
2	CH ₈ O O OH		

(2)試験方法

試験結果を次の表に示す。

(3)試験結果

リンパ性白血病 P 388 に対する試験化合物の 抗腫瘍性

試験化合物 番号	マウス数 (匹)	投与量/1日 (mg/Kg)	MST (日数)	I L S (%)
1	10	5 0	1 1.5	28
. 2	10	5 0	1 1.0	22
コントロール	10	0	9.0	-

この出願の抗菌組成物ならびに抗腫瘍組成物は、たとえば活性を有する目的化合物 (I) を主成分とし、外用、腸溶用、経口用もしくは非経口用に適した医薬用有機もしくは無機担体もしくは賦形剤と混合して、固体状、半個体状もしくは液状の剤形で使用することができる。

有効成分はたとえば、通常の無辜の医薬として 許容される担体と混合し、錠剤、ベレット剤、カ プセル剤、坐剤、液剤、乳剤、懸濁剤その他使用 に適した形で使用してもよい。使用しうる担体は 水、プドウ糖、乳糖、アラビアゴム、ゼラチン、 マンニトール、でん粉ベースト、マグネシウムト リシリケート、タルク、とうもろとしてん粉、ケ ラチン、コロイドシリカ、馬鈴薯でん粉、尿素そ の他の製剤化に適した固体状、半固体状もしくは 液状の担体であり、また補助的に安定剤、濃厚化 剤、溶色剤かよび芳香剤などを加えてもよい。抗 菌組成物はまた、有効成分が製剤中で抗壊活性を 安定に維持するように、保存剤もしくは静欝剤を 含んでいることもできる。有効成分[[] は病原菌 感染症の症状、もしくは腫瘍の症状に応じて所望 の効果を発揮するのに充分を量の抗菌組成物かよ び抗腫瘍組成物中に含有させればよい。

この組成物を人に適用する場合、静脈内投与、 筋肉内投与もしくは経口投与することが望ましい。 目的化合物[1]の投与量もしくは有効量は治療すべき個々の患者の年齢かよび状態によって変化するが、人もしくは動物に投与する有効成分の1日 最は通常1~1000mg/Kg体重の範囲で選択される。

ベンソジアゼピン誘導体[1]の製造に使用する 原料化合物は下記のような方法で製造することが できる。

製造例1

(1) 2-=トロー4-(2-=トロベンジルオキシ)-5-メトキシベンゾイルクロリド(98)のテトラヒドロフラン(30ml)溶液を4-ヒドロキシーL-プロリン(8.868)、トリエチルアミン(5.958)かよび水(40ml)の混合物に加えた。この反応液を常温で10分間投拌し、減圧濃縮した。残った水溶液を濃塩酸でPH1.5に調整した。折出した沈殿を炉取、水洗して、五酸化リンで乾燥した後、エタノールから再結晶して、1-[2-=トロー4-(2-=トロベンジルオキシ)-5-メトキシベンゾイル]-4-ヒドロキシーL-プロリン(10.98)を得た。融点219~220℃。

 $IR(yy_3-n):1720,1635cm^{-1}$

NMR(DMSO-d₅) & ppm: 2.0 - 2.4 (2H, m). 3.08 (1H, d, J=11Hz), 3.55 (1H, dd, J=11Hz, 5Hz), 3.97 (3H, s), 4.17 - 4.5 (1H, m). 4.47 (1H, t, J=8Hz), 4.9 - 5.3 (1H, 7G-F s), 5.62 (2H, s), 6.95 (1H, s), 7.47 - 7.97 (3H, m), 8.18 (1H, d, J=8Hz), 元素分析 (C₂₀ H₁₉ N₈O₁₀ として) 計算値 C、52.06; H、4.15; N、9.11

測定値 C、51.95; H、3.95; N、9.08

(2) 1 - [2-=トロー4-(2-=トロペンジル オキシ)-5-メトキシペンゾイル]-4-ヒド ロキシーレープロリン(6.179)と1,1ーカル ポニル ツイミダゾール(4.359)と乾燥テトラヒ ドロフラン(100㎡)との混合物を窒素ガス雰囲 気中、40℃で1時間攪拌した。との溶液に水素 化アルミニウムリチウム (0.59を2回)を-10 でで攪拌下に加えた。混合物を同じ温度で10分 間攪拌した後、水()0元)を加えた。生成した 沈殿を沪別し、沪液を酢酸で p H 6 に調整し、減 圧蒸留に付した。残渣を酢酸エチルに熔解し、炭 酸水素ナトリウム水溶液および水で洗浄し、硫酸 マグネシウムで免燥して活性炭処理し、炉過後減 圧下に蒸発乾固して、1-[2-ニトロー4-(2-ニトロペンジルオキシ)-5-メトキシペン ソイル) - 4 - ヒドロキシー L - 2 - ピロリジン カルブアルデヒド(4.59)を得た。分析用試料

特開昭57-131791(6)

はテトラヒドロフランから再結晶した。融点190 ~192 c (分解)

 $IR(yy_{3}-n) \nu max: 1740, 1620cm^{-1}$

NMR (DMSO-d₆) δppm: 1.87-2.27(2H, m).
2.98(1H, dd, J=10Hz, 3.4Hz), 3.56(1H, dd, J=10Hz, 4Hz), 4.10-4.5(2H, m), 4.7
-5.0(1H, m), 5.63(2H, s), 7.14(1H, s), 7.5-8.0(3H, m)

製造例 2

(1) 製造例 1 (1) の方法と同様にして下記化合物を製造した。

1-(2-=トロー4-ベンジルオキシー5-メトキシベンゾイル)-4-ヒドロキシーL-プロリン

NM R(LMSO - d₆) δ p pm : 1.9 - 2.3 (2H, m), 2.83 - 3.2 (1H, プロード d, J=11Hz), 3.51 (2H, dd, J=11Hz, 5Hz), 3.93 (3H, s), 3.8 - 4.13 (1H, m), 4.13 - 4.7 (2H, m), 5.26 (2H, s), 6.9 (1H, s), 7.43 (5H, s), 7.83 (1H, s)

(2) 1 - (2 - ニトロー 4 - ペンジルオキシー 5 -

ル(1.948)と乾燥テトラヒドロフラン(100 ml)との混合物を 4 0 ℃で 2 時間攪拌した。 この 容液を水素化アルミニウムリチウム (150m)と 乾燥テトラヒドロフラン(100㎖)との混合物に 窒素ガス雰囲気中、~10 ℃で滴下した。との混 合物にさらに水素化アルミニウムリチウム(50 myを2回)を追加し、混合物を一10 c c 2 0 分 間攪拌した。この混合物に水(200៧)と酢酸エ チル(100㎖)とを-20cで加えた。不容物を 沪別した後、沪液の有機圏を分離して取り、水洗 後硫酸マグネシウムで乾燥し、活性炭処理して沪 過した後、密媒を滅圧下に留去した。残瘡を酢酸 エチル中で粉末化した後、炉取して、1-(2-ニトロー 4 ーペンジルオキシー5 ーメトキシペン ソイル)-4-オキソーL-2-ピロリジンカル プアルデヒド(1.28)を得た。

 $IR(yy_3-\mu) \nu max: 1730, 1635cm^{-1}$

製造例 3

(1) 2 - = トロー 4 - (4 - = トロペンジルオキシ) - 5 - メトキシベンゾイルクロリド(5.189)

メトキシベンゾイル) - 4 - ヒドロキシーLープロリン(3.3 g)とフセトン(100ml)との混合物に窒素ガスを吹込みながらジョーンズ試工信息を加えた。この混合物を常温で10分間攪拌した後、溶媒を減圧下に留去し、残渣に酢酸エチルを加えた。有機層を傾斜して取り、水洗過に、溶媒を減圧下に留去した。残渣を酢酸エチルージインプロピルエーテル中で粉末化し、で取して、1-(2-=トロー4ーペンジルオキシー5ーメトキシベンゾイル) - 4 - オキソーLープロリン(1.759)を得た。

IR(ヌジョール) vmax: 1760cm-1

NMR (LMSO-d₆) δ ppm: 2.2-3.4 (2H, m), 3.4
-4.0 (2H, m), 3.94 (3H, s), 4.08-4.6 (1H, m), 5.24 (2H, s), 7.0 (1H, s), 7.42 (5H, s),
7.8 (1H, s)

(3) 1 - (2 - ニトロー4 - ペンジルオキシー5 -メトキシベンゾイル) - 4 - オキソーL - プロリン(1.659)とN, N - カルボニルジイミダゾー

の乾燥テトラヒドロフラン(60ml)密液をLー4ーチアゾリンカルボン酸(2.059)とトリエチルフミン(4.29)と水(70ml)との混合物に常にでで、混合物を1時間ででは、次いで減圧濃縮した。混合物を2時間ででは、3に調整し、酢酸エチルで抗出した。油出炭をで水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥発乾固した。液化地炭で、3ー(2ーニトルがら再結晶して、3ー(2ーニトルがら再結晶して、3ー(2ーニトルがら再結晶して、3ー(2ーニトルボンジルオキシ)ー5ーメトキシベンゾイル)ー Lー4ーチアゾリンカルボン酸(5.139)を得た。融点115~117℃。

IR($x \neq y = -\mu$) ν max: 8500, 1730, 1630 cm^{-1} NMR(DMSO-d₆) δ ppm: 3.0-3.5(2H, m), 3.98 (3H, s), 4-5.2(3H, m), 5.43(2H, s), 7.0 (1H, d, J=1Hz), 7.73(2H, d, J=8Hz), 7.85(1H, s), 8.27(2H, d, J=8Hz)

(2) 3 - (2 - = トロー4 - (4 - = トロベンジルオキシ) - 5 - メトキシペンゾイル) - L - 4 - チアゾリンカルボン酸(1.79)と1,1 - カルボ

特開昭57-131791(7) s), 7.27(1H, s), 7.74(2H, d, J=9Hz),

7.87(1H, s), 8.3(2H, d, J=9flz), 9.67(1H, 7D-1; s)

製造例4

(1)水-ジオキサン50%(V/V) 混合物(2L) に4-ヒドロキシーLープロリン(1818)、トリエチルアミン(3038)および2-(tertーントキシカルボニルオキシイミノ)-2-フェニルアセトニリル(2708)を加えた。混合物を常温で5時間境津し、塩化メチレン(300mlで3回)で抽出した。水溶液を酢酸エチル(500mlをし、この酸性化した溶液を酢酸エチル(500mlで5回)で抽出した。抽出液を食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後戸過し、溶媒を減圧下にのまして、N-tertープトキシカルボニルー4ーヒドロキシーLープロリン(1778)を無色の油状物として得た。分析用試料は酢酸エチルから再結晶した。融点126~127℃。

IR(純物質) vmax: 3350. 1730. 1655 cm⁻¹ NMR(DMSO-ds) &ppm: 1.4(9H, s). 1.8-2.4

ニル ジイミダゾール(1.29)と乾燥テトラヒドロ フラン (50 ml)との混合物を 40 にて 2時間攪拌 して均一な密液を得た。との溶液を水素化アルミ ニウムリチウム(100m)と乾燥テトタヒドロフ ラン(50ml)との使合物に窒素ガス雰囲気中、-10℃で滴下した。との混合物に水素化アルミニ ウムリチウム(100gを3回)を同じ温度で提拌 下に追加し、これに水(10㎡)を加えた。混合物 を酢酸で pH 5 に調整 し、減圧下に溶媒を留去し た。残渣を酢酸エチル(100㎡)に溶解し、不溶 物を沪別した。沪液を炭酸水業ナトリウム水溶液 および水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した 後、活性炭処理して沪過した。沪液を減圧下に蒸 留した。残渣をエーテル中で粉末化して、3~(2---トロー4-(4--トロペンジルオキシ) - 5 - メトキシペンゾイル) - L - 4 - チアゾリ ジンカルプアルデヒド(550四)を得た。

IR($\mathcal{S}\mathcal{I}_3 - \mathcal{N}$) ν max: 1740, 1620 cm^{-1} NMR(DMSO-d₆) δ ppm: 3.0-3.67(2H, m), 3.77-4.57(3H, m), 4.0(3H, s), 5.43(2H,

(2H, m), 3.07 - 3.73(2H, m), 4.0 - 4.53 (2H, m)

元素分析 (C₁₀ H₁₇ N₁O₅ として)

"計算值 C、51.97; H、7.41; N、6.06

湖定值 C、52.01; H、7.57; N、6.20 (2)ベンゾフェノンヒドラゾン(1969)の酢酸エ チル(1L)溶液に温度を0~10℃に維持しな がら、とれに酸化ニッケル(4839)を加え、同 じ温度で1時間攪拌を続けた。混合物を沪過して ニッケルを回収し、炉液をN-tertープトキシカ ルポニルー4ーヒドロキシーLープロリン(17.7 8)の酢酸エチル(12)溶液に加えた。この容 液を常温で一夜攪拌した。との熔液に酢酸を加え て過剰のジフェニルジアゾメタンを分解した。反 応混合物を炭酸水業ナトリウム水溶液で洗浄し、 次いて水洗した。有機層を硫酸マグネシウムで乾 燥し、戸過後熔媒を減圧下に留去した。残渣を少 量の酢酸エチルに溶解し、この溶液をn-ヘキサ ンに撹拌下に加えた。析出した沈殿を沪取し、風 乾して、N- test-ブトキシカルボニル-4-ヒ

ドロキシーLープロリンジフェニルメチルエステル(2569)を得た。融点103~104℃。

元素分析 (C28 H27 N1 O5 として) .

計算值 C、69.50; H、6.85; N、8.52

測定値 C、69.55; H、6.89; N、3.53

(3) 氷冷したトリフルオロ酢酸(24㎡)のピリシン(48㎡) 俗液に N-tertーブトキシカルボニルー4ーヒドロキシー L-プロリンシフェニルメチルエステル(2369) のジメチルスルホキシド(500㎡) 俗液を加えた。この俗液に N.N-ジシクロヘキシルカルボジイミド(8729)を加え、常温で一夜攪拌を継続した。反応混合物をエーテル(32)で希釈して、これにシュウ酸(1629)のメタノール(500㎡) 俗液を加えた。二酸化炭素ガスの発生が終了した後、水(500㎡)を促合

特開昭57-131791(8)

IR(x 9 = - h) νmax: 1745, 1695 cm⁻¹

NMR (DMSO - d₆) δppm; 1.13 - 1.57(9H, m),

2.73 - 3.13(3H, m), 3.83(3H, s), 4.20 (
2H, s), 4.47 - 4.83(1H, m), 6.87(1H, s),

50㎡)との混合物に塩化チオニル(6.0g)のペ ンゼン (50 ml) 容液を加えた。この混合物を攪拌 下に2時間遺流した後、減圧下に蒸発乾固した。 残渣にベンゼンを加えて再度蒸発乾固し、残渣を 酢酸エチルに傛解した。この傛液を氷水浴中で冷 却した 4 - メトキシイミノーL- プロリンジフェ ニルメチルエステル(4.19)、トリエチルアミン (2.09)および酢酸エチル (50ml)の混合物に加 えた。混合物を常益で2時間攪拌した後、水洗し た。有機窟を分離して取り、硫酸マグネシウムで 乾燥し、溶媒を滅圧下に留去した。油状残渣を酢 **竣エチルーエーテルで再結晶し、粉砕し、沪過し** て、1-〔2-=トロー4-〔4-=トロペンジ ルオキシリー5ーメトキシベンゾイルリー4ーメ トキシイミノーLープロリンジフェニルメチルエ ステル(8.19)を得た。分析用試料は酢酸エチル - エタノールから再結晶した。触点145~147 t(分解)。

> IR($399-\mu$) μ max: 1740, 1650 cm^{-1} NMR(μ MSO-d₆) δ ppm: 2.77-3.56(2H, m).

物に加えた。折出した沈殿を沪過し、有機層を取って炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄した後、水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥し、沪過後減圧下に蒸発乾固した。残値をエーテルーへキサン中で粉末化した。粉末をヘキサンで洗浄し、エーテルから再結晶して、Nーtertープトキシカルボニルー 4ーオキソーレープロリンジフェニルメチルエステル(1979)を得た。融点 97~98 で。

IR ($\mathcal{S}\mathcal{S}_3-\mathcal{N}$) ν max: 1760, 1740, 1700 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆) δ ppm: $\frac{1.27}{1.4}(\frac{8}{8})$ 9H, 2.45 (
1H, dd, J=18Hz, 3Hz), 3.27 (1H, dd, J=
18Hz, 10Hz), 3.65 (1H, d, J=18Hz), 3.98
(1H, d, J=18Hz), 4.82 (1H, dd, J=10Hz,
3Hz), 6.86 (1H, s), 7.35 (10H, s),

元素分析 (C28 H25 N1O5 として)

計算値 C、69.86; H、6.87; N、3.58 測定値 C、69.60; H、6.47; N、3.72 (4)トリエチルアミン(7.678)のエタノール(50 ml) 俗液をNー tertープトキシカルボニルー 4ーオキソー Lープロリンジフェニルメチルエステル

7.30(10H, s)

(5) N-tert-ブトキシカルボニルー 4-メトキシイミノーLープロリンジフェニルメチルエステル (5.0 g) とメタノール (50 ml)との混合物を氷水浴で冷却しながら、これに塩化水素がスで飽物をしたメタノール (20 ml)を加えた。この混合物を3~5でで3時間攪拌した。この溶液を減圧圧液の溶液を炭酸水素ナトリウム水溶液を炭酸水素ナトリウム水溶液を炭酸水素ナトリウム水溶液を炭酸水素サルで抽出した。有機を分離して、取り、水洗後硫酸マグネシウムの温を分離し、活性炭処埋後戸過し、溶媒を減圧下に留まして、4-メトキシイミノーLープロリンジスにより、4-メトキシイミノーLープロリンジスにより、4-メトキシイミノーLープロリンジスにより、2.5 g)を視色の油状物としてみた。

IR(74, μ) μmax: 3330, 1735 cm⁻¹

NMR(CDC*s) δ ppm: 2.7 - 3.03 (3H, m), 3.6 - 3.83 (2H, m), 3.85 (3H, s), 3.9 - 4.25 (1H, m), 6.90 (1H, s), 7.33 (10H, s)

(6) 2 - ニトロー 4 - (4 - ニトロペンジルオキシ) - 5 - メトキシ安息香酸(4.4 9)とペンゼン(

排開昭57-131791(9)

3.63 { S } 3 H, 3.95 (3H, s), 4.0 - 5.3 (3H, m), 5.48 (2H, s), 6.92 (1H, m), 7.28 (1H, s), 7.42 (10H, s), 7.79 (2H, d, J=9Hz), 7.93 (1H, s), 8.33 (2H, d, J=9Hz)

(7) 1 - [2-=トロー4-(4-=トロベンジルオキシ) - 5 - メトキシベンゾイル] - 4 - メトキシベンゾイル] - 4 - メトキシイミノー L - プロリンジフェニルメチルエステル(5.479)とアニソール(3㎡)との混合物にトリフルオロ酢酸(9㎡)を加えた。この溶液にジイソプロピルエーテルを加え、折出した沈殿を戸取して、1 - [2-=トロー4-(4-=トロベンジルオキシ」 - 5 - メトキシベンゾイル] - 4 - メトキシイミノー L - プロリン(4.479)を得た。

IR (x y = - λ) νmax: 1735, 1650 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆) δ p pm: 2.72-3.32 (2H, m),
3.72 (8) 3H, 4.0 (3H, s), 4.12-4.6 (2H, m), 4.6-5.0 (1H, m), 5.43 (2H, s), 7.04 (
1H, s), 7.72 (2H, d, J=9Hz, 2H), 7.84 (1H, s), 8.26 (2H, d, J=9Hz)

IR(\$\mathrm{Z}_3 - \mu\$) νmax: 1720. 1690 cm⁻¹

NMR(DMSO - d₆) δppm: 2.6 - 3.6(2H, m),
3.70(8) 3H, 3.97(3H, s), 4.0 - 5.0 (3H, m), 5.42(2H, s), 7.12(1H, s), 7.71(2H, d, J=9Hz), 7.82(1H, s), 8.25(2H, d, J=9Hz), 10.16(1H, s)

製造例 5

ľ

IR(フイルム) vmax: 2230, 1740, 1700 cm 1

(8) 1- [2-ニトロー4-(4-ニトロペンジル オキシ)-5-メトキシペンゾイル]-4-メト キシイミノーLープロリン(3.19)、N, N'ーカ ルポニルジイミダゾール (2.069)および乾燥テ トラヒドロフラン (200ml) の混合物を 40 Cで 2時間攪拌した。との溶液を水素化アルミニウム リチウム(200m)および乾燥テトラヒドロフラ ン(100៧)の混合物に窒素ガス雰囲気中、-10 **てで滴下した。との混合物に水器化アルミニウム** リチウム(200mを2回)を追加した。この混合 物に水(200㎡)を-20℃で加えた。混合物を 酢酸で p H 5.0 に調整し、酢酸エチルを加えた。 有機層を分離して取り、水洗後硫酸マグネシウム で乾燥し、沪過した後、俗媒を減圧下に留去した。 残渣を酢酸エチルに溶解し、シリカゲルクロマト クラフィーに付した。酢銀エチルで溶出して、1 - [2 - ニトロー 4 - (4 - ニトロペンジルオキ シ) - 5 - メトキシペンソイル] - 4 - メトキシ イミノーレー2ーピロリジンカルプアルデヒド (700mg)を黄色粉末として得た。

NMR(CDC \$\frac{1}{3}\$) δppm: 1.2-1.6(9H, m), 2.7-3.3(2H, m), 4.2-4.5(2H, m), 4.5-4.87 (1H, m), 5.1-5.4(1H, m), 6.9(1H, s), 7.33 (10H, s)

(2) N - tert - ブトキシカルボニルー4 - シアノメチレンー L - プロリンシフェニルメチルエステル (9.178)をメタノール (50㎡) に溶解した。 C の溶液に塩化水素ガスを飽和したメタノール(20㎡)を加えた。溶液を室温で4時間攪拌した後、水水浴で冷却し、トリエチルフミンでり出8.0 に調整した後、減圧下に溶媒を留去した。浸液を水洗し、硫酸マグネンウムで乾燥し、活性炭処理後で過し、減圧下に溶媒を留去して、4 - シアノメチレンー L - プロリンジフェニルメチルエステル (4.329)を褐色の油状物として得た。

IR(7/ΛΔ) νmax: 3340, 2200, 1720 cm⁻¹

NMR(DMSO-d₆) δppm: 2.68-8.0(2H, m),
3.36-3.8(2H, m), 3.88-4.2(1H, m), 5.55.72(1H, m), 6.8(1H, s), 7.16-7.5(10H,

m)

(3) 2 - ニトロー 4 - ベンジルオキシー 5 - メトキシベンゾイルクロリド (4.3 2 9) と 4 - シアノメチレンー L - プロリンジフェニルメチルエステル (4.2 8 9) とを酢酸エチル (80 ml) 化溶解し、この溶液を氷水浴中で冷却した。 この溶液にトリエチルアミン (1.3 5 9) の酢酸エチル (20 ml)溶液を加え、常温で 2 時間撹拌した。反応混合物を水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、活性炭処理し、溶媒を減圧下に留去して、1 - (2 - ニトロー 4 - ベンジルオキシー 5 - メトキシベンゾイル) - 4 - シアノメチレンー L - プロリンジフェニルメチルエステル (7.6 9) を褐色の油状物として得た。

NMR (DMSO-d₆) δppm: 2.9-4.0 (4H, m), 3.9 (3H, s), 4.1-4.5 (1H, m), 5.28 (2H, s), 5.6-6.1 (1H, m), 6.87 (1H, s), 7.1-7.6 (16H, m), 7.83 (1H, s)

(4) 1 - (2 - = トロー 4 - ペンジルオキシー 5 -メトキシペンゾイル) - 4 - シアノメチレン - L

物に水素化アルミニウムリチウム(100mを2回)を追加した。との侵合物に水(20ml)と酢酸エチル(300ml)とを-20℃で加えた。不容物を沪別し、沪液の有機屬を分離して取り、水洗して硫酸マグネシウムで乾燥した後、活性炭処理して沪過し、減圧下に容媒を留去して1-(2-ニトロー4-ペンジルオキシー5-メトキシペンゾイル)-4-シアノメチレン-L-2-ピロリジンカルブアルデヒド(2.99)を黄色粉末として得た。IR(ヌショール)νmax:2240.1730.1640cm⁻¹

実施例1

1-[2-ニトロー4ー(2-ニトロベンジルオキシ)-5-メトキシベンゾイル]-4-ヒドロキシーL-2-ピロリジンカルプアルデヒド(2.549)のテトラヒドロフラン(200㎡)溶液を10%パラジウムー炭素(1.79+1.59)を触媒として、常温で3時間水素添加した。触媒を沪別し、沪液を減圧濃縮した。生成した沈殿を沪取し、酢酸エチルで洗浄し、一夜風乾して、1,2,3,11a

次に、この発明を実施例により説明する。

ープロリンジフェニルメチルエステル (4.69)とアニソール (2 ml)との混合物にトリフルオロ酢酸 (6 ml)を加え、この溶液を常温で 2 時間攪拌した。この溶液に酢酸エチルを加えた。折出した沈殿を炉取して1 - (2 - ニトロー4 - ペンジルオキシー5 - メトキシペンゾイル) - 4 - シアノメ・チレン-L-プロリン (3.49)を得た。

IR(ヌジョール) νmax: 2240, 1745, 1650 cm⁻¹

NMR(DMSO-d₆) δppm: 2.9-3.3(2H, m), 3.5

-4.0(2H, m), 3.97(3H, s), 4.1-4.5(1H, m), 5.27(2H, s), 5.6-6.0(1H, m), 7.03(1H, s), 7.6(5H, s), 7.87(1H, s)

(5) 1 - (2 - ニトロー 4 - ベンジルオキシー 5 - メトキシベンゾイル) - 4 - シアノメチレンー L - プロリン (3.8 g) と N, N - カルボニルジイミダゾール (3.7 g) と乾燥テトラヒドロフラン (200 ml) との混合物を 40 ℃で 2 時間攪拌した。この俗液を水素化アルミニウムリチウム (400 mg) の乾燥テトラヒドロフラン (50 ml) 中混合物に窒素ガス雰囲気中-10 ℃で滴下した。この混合

ーテトラヒドロー 2.8 ー ジヒドロキシー5ーオキソー 7 ー メトキシー 5 H ー ピロロ (2,1 - C)(1.4]ベンゾジアゼピン (888 m)を得た。戸液と洗液とを合わせて、容媒を減圧下に留去した。残渣をエーテル中で粉末化して上記と同じ化合物 (445 m)を得た。融点 155 C (分解)。

IR($\cancel{z}\cancel{z}_3 - \cancel{n}$) vmax: 3320, 1595, 1455, 1430, 1270 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆) &ppm: 1.6-2.17(2H, m), 2.83-4.0(3H, m), 3.62(3H, s), 4.0-4.5 (1H, m), 6.13(1H, s), 7.28(1H, d, J=4Hz), 7.37(1H, s)

実施例2

(1) 1 - (2-=トロー4-ベンジルオキシー5-メトキシベンゾイル) - 4-オキソーL - 2-ピロリジンカルプアルデヒド(1.09)の酢酸エチル(80ml)溶液を5%パラシウム-硫酸パリウム(1.49)を触媒として、常温で3時間水業化した。触媒を沪別した後、沪液を滅圧下に蒸発乾固し、残盗を酢酸エチル中で粉砕し、沪取して1,2,3,

特開昭57-131791 (11)

11a-テトラヒドロー 2.5-ジオキソー 7 ーメトキシー 8 - ベンジルオキシー 5 H - ピロロ (2.1-C) (1.4)ペンゾジアゼピン (0.859) を得た。

NMR(DMSO-d₆) δppm: 3.0-4.0(3H, m).3.95
(3H, s). 4.1-4.67(1H, m), 5.26(2H, s),
7.02(1H, s), 7.43(5H, s), 7.65(1H, s),
7.83(1H, d, J=3Hz)

(2) 1. 2. 3. 11a ーテトラヒドロー 2. 5 ーシオキソー7 ーメトキシー8ーペンジルオキシー5 Hーピロロ [2,1-C][1.4]ペンソジアゼピン(0.8 タ)をメタノール(30 ml)および酢酸エチル(70 ml)に溶解した。この溶液を10%パラジウムー炭素(500m)を触媒として、常温で30分間水業添加した後、戸過した。戸液を減圧蒸留して残渣をメタノールと酢酸エチルとの混合溶媒(1:20)中で粉末化し、戸過して、1,2,3,11aーテトラヒドロー2,5ージオキソー7ーメトキシー8ーヒドロキシー5 Hーピロロ [2,1-C][1.4]ペンゾジアゼピン(193mg)を得た。

°c

IR(¬ν¬-ν) νmax: 3350, 1610 cm⁻¹

NMR(DMSO-d₆) δppm: 3.0-3.5(2H, m), 3.76

(3H, s), 3.9-4.8(3H, m), 7.0(1H, s),

7.16(1H, s), 7.62(1H, ¬¬¬- F s)

寒施例 4

1-[2-=トロー4-(4-=トロベンジルオキシ)-5-メトキシベンゾイル]-4-メトキシイミノーL-2-ピロリジンカルプアルデヒド(650m)の酢酸エチル(60ml)溶液を5%パラジウム-硫酸パリウム(1.8%)を触媒として、常温で4時間水素添加した。触媒を炉別した後、炉液を放圧下に蒸発乾固した。残渣を酢酸エチルージイソプロピルエーテル中で粉末化し、炉過して1.2.3,11a-テトラヒドロ-2-メトキシイミノ-5-オキソー7-メトキシー8-ヒドロキシー5H-ピロロ[2,1-C][1.4]ベンゾジアゼピン(184m)を得た。

IR(βεία-μ) μmax: 1620, 1520 cm⁻¹
NMR(DMSO-d₆) δppm: 2.5-3.1 (2H, m), 3.1

IR(xy_B-n) vmax: 1740, 1600 cm⁻¹

NMR(DMSO-d₆) &ppm: 3.0-4.0(3H, m). 2.5

-4.0(4H, m), 3.76(3H, s), 4.0-4.5(1H, m), 6.66(1H, s), 6.80(1H, d, J=4Hz),

7.60(1H, s)

実施例 8

3-〔2-ニトロー4-〔4-ニトロペンジルオキシ)-5-メトキシペンゾイル〕-L-4-チアゾリジンカルプアルデヒド(300m)を酢酸エチル(60ml)とメタノール(20ml)との混合熔媒に溶解した。この溶液をパラジウムー硫酸パリウム(250ml)を触媒として、常温で2時間水素添加し、この反応混合物に10%パラジウムー炭素(200m)を加えて、水深添加をさらに2時間継続した。触媒を戸別し、戸液を滅圧下に蒸発乾固した。残渣をエーテルおよび酢酸エチルーエーテル(1:2)で粉末化して、1・11a-ジヒドロー5-オキソー7-メトキシー8-ヒドロキシー3H,5B-チアゾロ[4,3-C][1,4]ペンゾジアゼピン(41m)を得た。融点187~188

-4.1(2H, m), 3.80(3H, s), 3.83(3H, s), 4.1-4.67(1H, m), 6.58(1H, s), 7.02(1H, s), 7.24(1H, d, J=3Hz), 10.23(1H, s)

奥施例5

1-(2-ニトロー4-ベンジルオキシー5-メトキシベンゾイル)-4-シアノメチレン-L-2-ピロリジンカルブアルデヒド(2.98)をメタノール(10ml)と酢酸エチル(150ml)との混合溶媒に溶解した。この溶液を10%パラジウムー炭素(400m)を触媒として、常温で2時間水素添加した。触媒を炉別した後、炉液を減圧下に蒸発乾固した。残渣を酢酸エチルージイソプロピルエーテル(1:2)中で粉末化して、1.2.3,11a-テトラヒドロー2-シアノメチレンー5-オキソー7-メトキシー8-ヒドロキシー5H-ピロロ[2,1-C][1,4]ベンソジアゼピン(635m)を得た。

IR($\varnothing \vartheta = - \varkappa$): 1620, 1600 cm⁻¹

NMR(DMSO-d₆) δ ppm: 3.23-4.0(4H, m),
3.8(3H, s), 4.1-4.5(1H, m), 5.0-5.3(1H,

m), 7.0 (1H, s), 7.2 (1H, d, J=4Hz), 7.76 (1H, s)

夹施例 6

1.2,3,11aーテトラヒドロー2.8ージヒドロキシー5ーオキソー7ーメトキシー5日ーピロロ[2,1-C][1,4]ペンゾジアゼピン(400 mg)のメタノール(100ml)溶液を冷蔵庫中に5日間放置した。溶媒を減圧下に留去した後、残渣をエチルエーテルー酢酸エチル(1:1)中で粉末化して、1,2,3,10,11,11aーヘキサヒドロー2.8ージヒドロキシー5ーオキソー7.11ージメトキシー5日ーピロロ[2,1-C][1,4]ペンゾジアゼピン(310mg)を黄色粉末として得た。

NMR (DMSO- d_6) δ ppm: 1.57-2.4(2H, m), 3.0-4.0(3H, m), 3.17(3H, s), 3.63(3H, s), 4.0-4.5(1H, m), 6.28(1H, s), 7.0(1H, s), 7.81(1H, d, J=6Hz)

特許出顧人 廢沢薬品工業株式会社 代 埋 人 弁理士 青 木 高